مجلهٔ پژوهش فیزیک ایران، جلد ۲۳، شمارهٔ ۱، بهار ۱۴۰۲ DOI: 10.47176/ijpr.23.1.41673

نمش قدر • •

مطالعهٔ ضریب پخش گرمایی لایههای فوق نازک فلزی با استفاده از بینابنمایی عدسی گرمایی

ایمان بیداروند^۱، امیر محمد احدی ^{۱و۲}و فاطمه مطرودی^{۲۹۲}

گروه فیزیک، دانشکدهٔ علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
مرکز تحقیقات لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

پست الكترونيكي: ahadi_a@scu.ac.ir

(دریافت مقاله: ۱/۱۹ ۱/۱۰ ؛ دریافت نسخهٔ نهایی: ۱/۰۲ /۱۴۰۱)

چکیدہ

با وجود تحولات باورنكردنی در روشهای پیشرفتهٔ مشخصهیابی مواد، این شاخهٔ تحقیقاتی با چالشهای علمی و فنی متعددی روبرو است. بینابنمایی عدسی گرمایی بهعنوان یک روش حساس و غیرمخرب بر پایهٔ نورشناخت جهت تعیین ویژگیهای نورگرمایی مواد و همچنین تشخیص ناخالصیها در محلولات بهشمار میرود. در این تحقیق با استفاده از روش بینابنمایی عدسی گرمایی به بررسی ضریب پخش گرمایی لایههای فوق نازک نقره، تهیه شده بهروش کندوپاش مغناطیسی، میپردازیم. برای این منظور مدل نظری شن بر سیگنال تجربی بهدست آمده برازش داده شده و به دنبال آن ضریب پخش گرمایی نمونه استخراج میشود. نتایج به دست آمده به وضوح نشان می دهند در محدودهٔ ضخامتی مورد بررسی (۱۵۹۳)، ضریب پخش گرمایی با افزایش ضخامت افزایش می بابد. علاوهبرآن یافتههای ما مؤید این موضوع هستند که در ناحیهٔ ضخامت بسیار نازک، ضریب پخش گرمایی بهدست آمده وابستگی ضعفی به تغییر ضخامت لایهٔ نقره دارد. این موضوع را میتوان با رفتار دو بعدی پخش گرما در نانو لایههای فوق نازک فازی توضیح داد.

واژههای کلیدی: لایههای فوق نازک نقره، بینابنمایی عدسی گرمایی، ضریب پخش گرمایی

۱. مقدمه

لایههای نازک فلزی شفاف به علت کاربردهای متنوعی که مشخصات فیزیکی آنها میسر می سازد، توجه زیادی را به خود جلب کردهاند. از جملهٔ این کاربردها می توان به پوشش های رسانای شفاف در محدودهٔ طیف فرابنفش [۱]، الکترودهای شفاف در سلول های خورشیدی [۲]، پوشش های کاتالیزوری برای رشد نانوساختارها [۳] و بخش فعال پلاسمون سطحی حسگرهای

زیستی مبتنی بر تشدید [۴] اشاره کرد. لایههای نازک فلزی میتوانند ساختار پیوسته و یا گسسته (جزیرهوار) داشته و همزمان رسانا و شفاف باشند. در این میان ساختارهای پیوسته رسانندگی بالاتر و ساختارهای گسسته شفافیت بالاتری نشان میدهند[۵]. از میان لایههای بسیار نازک، فیلمهای مربوط به فلزات نجیب مانند طلا، نقره و مس بیشترین شفافیت را در پنجرهٔ نوری دارند [۵]. به عنوان نمونه لایههای نازک نقره با ضخامت بسیار کم، در طول موج mm ۵۵۵ شفافیتی بیش از ۶۰٪ دارند [۶].

242

قرار دادن سلول مایعات دو قطبی در تشدیدگر لیزر هلیم-نئون مشاهده شد. این روش به علت تکرارپذیری بالا، غیر تخریبی بودن، حساسیت بالا و قابلیت استفاده جهت نمونههای حساس با جذب پايين، بەصورت گستردە مورد استفادە قرار مىگىرد [۱۱٫۸][۱۲]. از کاربردهای این روش می توان به مواردی مانند تعیین ضریب یخش گرمایی [۱۲]، تشخیص کروماتوگرافی مواد، مطالعهٔ خواص کریستالهای مایع [۸]، بررسی ارتعاشات مولکول،های آلی [۱۳]، آشکارسازی غلظتهای کم مواد ناخالصی در محلولها [۱۱]، مطالعهٔ میکروشارههای سریع و تشخیص سیستئین در پزشکی اشاره کرد [۱۴]. پایه و اساس اين روش مطالعة اثر انتقال انرژي به نمونه توسط ليزر القاگر، با به کارگیری منبع نور ثانویهای است که به آن لیزر کاوشگر گفته می شود. با انتقال انرژی به نمونه، گرادیان شعاعی دما ایجاد شده در نمونه باعث تغییر دمای نمونه و تغییر متغیرهای ترمودینامیکی وابسته به دما نظیر ضریب شکست می شود. این امر باعث ایجاد گردیان شعاعی در ضریب شکست شده و در نتیجه نمونه بهمثابهٔ یک عدسی در مقابل پرتو نور لیزر کاوشگر عمل کرده و باعث تغيير در جبههٔ موج آن مي شود. با مطالعهٔ تغييرات ايجاد شده در جبههٔ موج ليزر القاگر، ضريب پخش گرمايي نمونهٔ مورد مطالعه مشخص میشود [۸]. جهت محاسبهٔ ضریب پخش گرمایی در روش بیناب نمایی عدسی گرمایی از مدل شن کمک گرفته می-شود. این مدل نظری توسط شن و همکاران در سال ۱۹۹۲ میلادی ارائه شد. در این روش برای استخراج معادلهٔ نظری فرض ها و تقریبهای سادهسازی در نظر گرفته می شود که اصولاً مدل را برای نمونههایی با جذب کم قابل کاربرد میسازد [۱۵]. لايههاي فوق نازك فلزي به دليل خواص فيزيكي و نوري منحصربفرد مرتبط با ابعادشان مورد توجه ويژه بودهاند. با اين وجود در رابطه با اندازه گیری ضریب پخش گرمایی لایههای فوق نازک فلزی متأسفانه گزارشی در دسترس نیست.

یکی از چالش های محدودکننده در مطالعهٔ این دسته از مواد، روش های بهینه تولید و به ویژه کیفیت و یکنواختی آنها است. لایه های فوق نازک فلزی را به روش های فیزیکی و شیمیایی مانند تبخیر حرارتی، رسوب بخار شیمیایی و کندوپاش مغناطیسی می توان تولید کرد. لیکن کندوپاش مغناطیسی به علت یکی از مشخصههای حائز اهمیت لایههای ناز ک فلزی، ضریب پخش گرمایی است. این کمیت مشخص کنندهٔ سرعت پخش شدن گرما و نیز سرعت از دست دادن گرمای نمونه است. عموماً ضریب پخش گرمایی به روش تماسی و به کمک اتصال ترموکوپل و عبور جریان الکتریکی از نمونه محاسبه می شود، اما روش های غیر تماسی بیناب نمایی نور گرمایی به دلیل غیر تخریبی بودن این روش ها به طور خاص مورد توجه قرار گرفته اند [۷و ۸].

پیشتر گزارشهایی در رابطه با محاسبهٔ ضریب پخش گرمایی لایههای نازک فلزی و غیرفلزی به روش های مختلف منتشر شده است. به عنوان نمونه ليونگ و همكاران ضريب يخش گرمايي لایههای فلزی استیل ضد زنگ ۳۰۲ را در محدودهٔ ضخامتی ۱۲/۵ μm تا ۱۲۵ μM به دو روش نورگرمایی رادیومتری تپی و رادیومتری انتقالی محاسبه کردند که نتایج ایشان مؤید افزایش ضریب پخش گرمایی با افزایش ضخامت لایهها بود [۷]. در تحقیق دیگری که برای لایههای فلزی صورت گرفت یامان و همکاران ضریب پخش گرمایی لایههای نازک نقره، طلا و مس را درضخامتهای بیش از ۳۰ نانومتر به روش فامنگاری مورد بررسی قرار دادند. برای هر سه فلز در رژیم ضخامتی مورد بررسی، رفتارهای مشابهی در ضریب پخش گرمایی مشاهده شد. با افزایش ضخامت، ضریب پخش گرمایی به صورت غیرخطی و با شیب کندشونده افزایش یافته و سپس یه یک وضعیت اشباع میرسد [۹]. با معرفی روشهای غیرتماسی بیناب نمایی نورگرمایی و مزایای متعدد آنها در عدم تخریب نمونهها، محققین متعددی به توسعهٔ این روش ها پرداختند. کابررا و همکاران در سال ۲۰۲۰ میلادی ضریب پخش لایههای غیر فلزی گرافن را بەروش بىنابنمايى عدسى گرمايى محاسبە كردند. نتايج مطالعات آنان نشان دهندهٔ کاهش غیرخطی ضریب پخش گرمایی با افزایش تعداد لایه های گرافن بود [۱۰].

از میان روش های غیرتخریبی، بیناب نمایی عدسی گرمایی به-علت دقت و حساسیت بالا و نیز توانمندی محاسبهٔ ضریب پخش گرمایی نمونه هایی با جذب کم مورد توجه قرار گرفته است. این تکنیک به عنوان روشی استاندارد برای محاسبهٔ ضریب پخش گرمایی، نخستین بار توسط گوردن و همکاران، هنگام

مزایایی نظیر چسبندگی بالای نمونه بر زیرلایه، نرخ لایهنشانی بالا، یکنواختی لایه، خلوص بالا، تکرارپذیری بالا، امکان لایهنشانی بر زیرلایههای حساس و نیز کنترلپذیری بالا [۱۶و ۱۷] مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با به کارگیری روش کندوپاش مغناطیسی، نمونههای فوق نازک فلز نقره در محدودهٔ ضخامتی کمتر از ۱۵ نانومتر با کیفیت مطلوب تولید شده و با توجه به شفافیت بالا و جذب کم ضریب پخش گرمایی آنها به کمک بینابنمایی عدسی

۲. چیدمان و آمادهسازی نمونهها

گرمایی مورد مطالعه و کنکاش قرار می گیرد.

۲. ۱. تهیهٔ نمونهها

به منظور تهیه نمونه ها، از یک تفنگ کندو پاش مغناطیسی مجهز شده با هدفی به قطر دو اینچ از نقره خالص استفاده شد. زیرلایه ها در فاصلهٔ ۶ سانتی متری از سطح هدف قرار داده شدند. به منظور شفاف بودن نمونه ها جهت بررسی توسط بیناب نمایی عدسی گرمایی از زیرلایهٔ شیشه استفاده شد. جهت ایجاد تخلیهٔ الکتریکی از یک منبع تغذیه جریان مستقیم با توان خروجی ثابت W ۵۰ استفاده شد. پمپ خلاً توربو مولکولی با پشتیبانی پمپ چرخشی جهت تولید خلاً مورد استفاده قرار گرفتند.

پر می با ری با ری با زمانهای لایهنشانی متفاوت تهیه نمونهها در شرایط مشابه با زمانهای لایهنشانی متفاوت تهیه شدند. در آمادهسازی نمونهها فشار اولیهٔ محفظهٔ خلاً قبل از تزریق گاز برابر با ۲۰۲^{۳–۱}۰۱×۴ تنظیم شد. گاز آرگون به عنوان گاز کاری و با آهنگ ۵۸sccm به درون محفظه تزریق شد به-طوریکه فشار محفظه در فرایند لایهنشانی مقدار ثابت طوریکه فشار محفظه در فرایند لایهنشانی مقدار ثابت میدانی (FESEM) به منظور براورد ضخامت لایهها و با تصویربرداری مقطعی از نمونهٔ مرجع (تهیه شده بر زیرلایهٔ اکسید سیلیکون) کمک گرفته شد. به منظور دریافت سیگنال و مطالعهٔ تغییرات جبههٔ موج لیزر کاوشگر نیز یک آشکارساز نوری

(DET210 Thorlabs) و یک پردازشگر سیگنال (Megatek) DSO5200 به کار گرفته شد.

۲. ۲. چیدمان بینابنمایی عدسی گرمایی

به منظور محاسبهٔ ضریب پخش گرمایی، در ثبت سیگنال تجربی، ابتدا چیدمان بیناب نمایی عدسی گرمایی برای نمونهٔ استاندارد اتانول خالص مورد آزمایش قرار گرفت. به این منظور چیدمان استاندارد بیناب نمایی عدسی گرمایی، با دو لیزر در آرایش عدم تطابق حالت، مورد استفاده قرار گرفت. در این چیدمان لیزر سبز با طول موج ۵۳۲ مه عنوان لیزر القاگر مورد استفاده قرار گرفت. همچنین در تمام مراحل این مطالعه از لیزر هلیم-نئون لیبلد کمتوان با خروجی ۳۳۸ ۸ می به عنوان لیزر کاوشگر استفاده شد [۱۸]. نتایج ضریب پخش گرمایی اتانول خالص با برازش معادلهٔ نظری شن بر سیگنال تجربی، محاسبه و با دادههای موجود مقایسه شد.

با توجه به تفاوت ویژگیهای نوری نانو لایههای نقره با اتانول و نیز ضرورت به کارگیری لیزر با توان بیشتر جهت تشکیل عدسی گرمایی در لایههای فلزی، اعمال تغییراتی در چیدمان اولیه ضروری بود. به این منظور با توجه به جذب مناسب لایههای نقره در محدودهٔ mn ۵۰۴ [۱۹]، لیزر دیودی با توان جایگزین لیزر سبز در چیدمان قبلی شد. از طرف دیگر با توجه به نقش جداکنندهٔ پرتو در کاهش توان لیزر، جداکنندهٔ پرتو از چیدمان حذف شد. با حذف جداکنندهٔ پرتو به منظور فراهم کردن شرایط مشابه، لیزرها با کمترین زاویهٔ ممکن از یکدیگر (حالت تقریبا پادموازی) تنظیم شدند. پرتوهای لیزر القاگر به کمک یک عدسی در نمونه متمرکز و پرتوهای لیزر کاوشگر به کمک دو عدسی موازی سازی و از نمونه عبور داده شدند. طرحوارهای از چیدمان مورد استفاده برای مشخصهیابی لایههای فوق نازک نقره در شکل ۱ نمایش داده شده است.



شکل ۱. طرحوارهٔ چیدمان بینابنمایی عدسی گرمایی دو لیزر در عدم تطابق حالت، مورد استفاده جهت مشخصهیابی لایههای بسیار. نازک.



شکل ۲. تصویر FESEM (نمای کناری) نمونهٔ لایهنشانی شده با ضخامت ۱۰nm.

۲. ۳. مدل شن

جهت محاسبهٔ ضریب پخش گرمایی به روش شن، ابتدا شدت نور لیزر کاوشگر در محل آشکارساز به عنوان سیگنال نورگرمایی توسط آشکارساز و پردازشگر سیگنال دریافت و سپس نرمال می شود. در گام بعدی نمودار نظری شن بر سیگنال تجربی نرمال شده برازش داده می شود. برای این منظور از معادلهٔ نظری مکان – زمان شن به صورت زیر استفاده می شود:

$$S(z,t) = \varphi_{*} \arctan(*m(z)v(z)t / t_{c}(z)) / [1 + \forall m(z) + v(z)^{Y}] \forall t / (t_{c}(z))$$
(1)
+ [1 + \mathbf{m}(z)]^{Y} + v(z)^{Y}), (1)

که در آن

و

$$\varphi_{*} = P_{*} l \alpha \left(\frac{dn}{dT}\right) / \kappa \lambda_{p} , \qquad (\Upsilon)$$

 $t_{c}(z) = \omega_{c}(z)^{*} / *D \tag{(Y)}$

در معادلات فوق، τ عامل هندسی عدسی گرمایی، m درجهٔ عدم تطابق مد دو لیزر، φ دامنهٔ عدسی گرمایی القایی، l طول نمونهٔ مورد مطالعه، λ ضریب رسانندگی گرمایی نمونهٔ مورد مطالعه، t_c مشخصهٔ زمانی عدسی گرمایی، P توان لیزر القاگر، D ضریب پخش گرمایی، ω اندازهٔ کمر پرتو لیزر القاگر در مکان نمونه، η طول موج لیزر کاوشگر و α و dn/dT به ترتیب ضریب جذب و نسبت تغییرات ضریب شکست به تغییرات دما در نمونه هستند [۱۰ و ۱۵]. تمامی متغیرهای رابطهٔ فوق به جز D و φ بهسادگی برای چیدمان قابل محاسبه هستند. D و φ نیز به کمک مقایسه و برازش معادلهٔ نظری بر سیگنال تجربی به دست می آیند. برای محاسبهٔ متغیرها و همچنین مقایسه و برازش معادلهٔ نظری بر سیگنال



شکل۳. سیگنالهای تجربی نرمال شدهٔ عدسی گرمایی نمونه با ضخامت ۵ m (نقاط قرمز) و نمودار معادلهٔ شن برازش شده بر آنها (خط آبی).

۳. نتايج و بحث

همان گونه که در بخش قبل نیز اشاره شد، جهت بررسی درجهٔ اطمینان نتایج، ابتدا از نمونهٔ اتانول به عنوان نمونهٔ مرجع و در چیدمان عدم تطابق حالت استفاده شد. پس از انجام محاسبات و برازش رابطهٔ شن بر نتایج تجربی، ضریب پخش گرمایی اتانول (به عنوان نمونهٔ استاندارد مرجع) ⁽⁻¹ $mm^{*}s^{-1}$ ۹۰×۹۵ به دست آمد که با گزارش هاش پیشین همخوانی بسیار خوبی نشان می– دهد [۲۰ و ۲۱].

در گام بعدی نمونهٔ فلزی مرجع بهروش کندوپاش مغناطیسی تولید و به کمک تصویربرداری مقطعی FESEM ضخامتسنجی شد. تصویر FESEM این نمونه (با ضخامت حدود ۱۰ nm) در شکل ۲ نمایش داده شده است.

پس از این مرحله، نمونه های فلزی با ضخامت های مختلف در شرایط مشابه و با کنترل زمان لایه نشانی بر روی زیرلایه شیشه-ای تولید و جهت بیناب نمایی عدسی گرمایی به چیدمان آزمایشی منتقل شد. با توجه به لزوم تغییر چیدمان برای لایه های نازک نقره، تمامی متغیرهای لازم با توجه به چیدمان مورد استفاده محاسبه شدند. سپس برای هر نمونه به کمک برازش نمودار نظری شن بر سیگنال تجربی، ضریب پخش گرمایی استخراج شد. نمونه ای از برازش انجام شده برای لایه

فوق نازک نقره با ضخامت ۵ nm در شکل ۳ نمایش داده شده است. همچنین خلاصهٔ محاسبات انجام شده شامل ضریب پخش گرمایی و متغیرهای موثر در مدل شن برای نمونههای مختلف لایههای فوق نازک نقره در جدول۱ نمایش داده شدهاند.

نمودار تغییر ضریب پخش گرمایی نمونههای تهیه شده بر حسب ضخامت در شکل ۲ نمایش داده شده است. ضریب پخش گرمایی با افزایش ضخامت به طور غیرخطی افزایش می یابد. با مقایسهٔ نتایج حاصله با نتایج گزارش های پیشین [۹]، که برای لايههاي ضخيمتر صورت گرفته، مشاهده مي شود كه آهنگ کاهش ضریب پخش گرمایی با ضخامت در لایههای فوق نازک (ضخامت کمتر از ۱۵ nm) نسبت به لایه های نازک (ضخامت بیش از nm (۲۰ nm) متفاوت است. به طوری که در لایه های فوق نازک، شیب تغییرات ضریب پخش گرمایی با افزایش ضخامت لایه رشد فزایندهای را نشان میدهد. همچنین با بررسی نمودار تغییر ضریب پخش گرمایی با ضخامت (شکل ۴) مشاهده می-شود در ضخامتهای کمتر از ۱۰ nm تغییرات ضخامت لایهها اثر چندانی بر ضریب پخش گرمایی ندارد که این موضوع را می توان به تغییر ویژگیهای پخش گرما در لایههای فوق نازک نقره، که عمدتاً رفتار دو بعدی دارند، نسبت داد درحالی که لایههای نازک هر سه بعدشان در پخش گرما تأثیر گذار است. جدول ۱. متغیرهای معادلهٔ نظری شن محاسبه شده برای لایههای فوق نازک نقره.

ضريب پخش گرمايي	دامنهٔ عدسی	درجهٔ عدم تطابق	عامل هندسي	ضخامت	شمارهٔ
(mm^2s^{-1})	ϕ_0 گرمایی	مد m	v	(nm)	نمونه
5,74	-•/418	۴۰۰	824977	۲٫۵	١
٧/٢٥	- ° / 4 7	۴۰۰	874911	۵	۲
٩	-•/4D9	400	824911	١٠	٣
١٨	-•/197	400	8749AA	۱۲٫۵	۴



تجربی انجام این مطالعه بود. بی توجهی به این مهم باعث عدم دریافت و یا پهن شدگی سیگنال تجربی توسط اسیلوسکوپ می-شود. لذا بخش مهمی از تلاش های تجربی متمرکز بر تنظیم دقیق پرتو لیزر بر نمونه و بهینهسازی سیگنال تجربی دریافتی با حداقل پهنا شد. درنهایت مقدار باقی ماندهٔ این خطا در خط خطای شکل ۴ در نظر گرفته شد. مضاف بر این خطایی ناشی از دقت اندازه-گیری های اسیلوسکوپ در نتایج قابل بررسی است که البته بسیار پایین بوده و تأثیر معناداری در نتایج ایجاد نمی کند. با این وجود اثر این خطا برای چندین سیگنال دریافتی از نمونه منتخب، محاسبه و در قسمت بزرگنمایی شدهٔ شکل ۳ نمایش داده شده است.

8 6 4

2

در مطالعهٔ حاضر از اثر ضریب پخش گرمایی زیرلایه (شیشه) صرفنظر کردیم؛ چراکه ضریب رسانندگی گرمایی تودهٔ نقره در بررسیهای انجام شده نمایانگر براورده شدن تمام فرضهای مدل شن برای نمونههای فوق نازک نقره است. با اینحال یک مقایسهٔ کمی با نمونهٔ استاندارد نیز صورت گرفت و نسب تغییرات سیگنال در حالت ایجاد و عدم ایجاد عدسی گرمایی لایههای نازک نقره محاسبه و با نسبت مربوط به نمونهٔ اتانول (به عنوان نمونهٔ استاندارد) مقایسه شد. این نسبتها برای اتانول و نمونهٔ نازک نقره با ضخامت ۱۲/۵ مه ترتیب ۷۶,۰ و ۷۷,۰ بهدست آمدند که همخوانی قابل قبولی را نشان میدهند و این امر نشان دهندهٔ قابلیت به کارگیری روش شن برای تحلیل سیگنال حاصل از لایههای فوق نازک نقره با جذب در محدودهٔ ضخامتی مورد بررسی است.

با توجه به ضخامت بسیار پایین نمونهها، تنظیم درست چیدمان و به ویژه تمرکز دقیق لیزر بر نمونه یکی از پرچالشترین مراحل نظری شن بر سیگنال عدسی گرمایی بهدست آمده از چیدمان برازش و ضریب پخش گرمایی هر نمونه محاسبه شد. نتایج نشان دادند که در لایههای فوق نازک نقره با کاهش ضخامت، ضریب پخش گرمایی با شیب کاهنده، کاهش می یابد. مضاف بر آن در لایههای با ضخامت کمتر از ۱۳ ۱۰، با کاهش ضخامت لایهها تغییر چندانی در ضریب پخش گرمایی ملاحظه نشد. این موضوع می تواند حاصل از کاهش اثر ضخامت بر پخش گرما به دلیل رفتار دو بعدی لایهها در این محدودهٔ ضخامتی باشد.

دمای اتاق حدود W/mK ۴۲۷ است که در میان فلزها بیشترین مقدار بوده و نسبت به ضریب رسانندگی گرمایی شیشه که در دمای اتاق حدود W/mK ۱ می باشد، بسیار بزرگتر است [۲۲-۲۵]. در نتیجه اثر شیشه بر گرمای جذب شده توسط لایهٔ نقره بسیار پایین است. جهت اطمینان، نمونهٔ شیشهٔ توسط چیدمان برپا شده آزمایش شد که به علت جذب بسیار پایین شیشه در محدودهٔ طول موج لیزر القاگر، سیگنال عدسی گرمایی در آن مشاهده نشد.

۴. نتیجهگیری

ت*قد*یر و تشکر

بدین وسیله از دانشگاه شهید چمران اهواز بهدلیل حمایت مالی از این تحقیق در قالب پژوهانهٔ شمارهٔ SCU.SP1401.750 تقدیر و تشکر میشود. در این تحقیق ضریب پخش گرمایی لایههای فوق نازک نقره، به روش غیرتخریبی بینابنمایی عدسی گرمایی مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور نمونهها به روش کندوپاش مغناطیسی تهیه و به چیدمان برپا شده در وضعیت عدم تطابق حالت منتقل شدند. مطالعهٔ ما نشان داد که فرضهای مدل شن توسط نمونه-های فوق نازک نقره تهیه شده براورده می شود. بنابراین نمودار

مراجع

- 1. G Golan and A Axelevitch, Microelectron. Eng. 31 (2000) 469.
- 2. M Khan and A Reza, Appl. Phys. 54 (1992) 204.
- 3. J H Shin, J Y Song, and H M. Park, Mater. Lett. 63 (2009) 145.
- 4. M Watanabe and K Kajikawa, Sens. Actuators B Chem. 89 (2003) 126.
- 5. A Axelevitch, B Gorenstein, and G Golan, Phys. Procedia 32 (2012) 1.
- 6. J Domaradzki, et al., Mater. Sci. -Pol. 34 (2016) 747.
- 7. W P Leung and A C Tam, Opt. Lett. 9 (1984) 93.
- 8. S E Bialkowski, "Photothermal spectroscopy methods for chemical analysis", John Wiley & Sons (1996).
- 9. T Yamane, et al., J. Appl. Phys. 82 (1997) 1153.
- 10. H Cabrera, et al., J. Phys. D 48 (2015) 465501.
- 11. F Matroodi, H Cabrera, and D Korte, J. Res. Many. Sys. 9 (2020) 69.
- 12. H Cabrera, et al., Int. J. Heat Mass Transf. 158 (2020) 120036.
- 13. T Higashi, T Imasaka, and N Ishibashi, Anal. Chem. 56 (1084) 2010.
- 14. J Yoosefian and N Alizadeh, Anal. Chem. 90 (2018) 8227.
- 15. J Shen, R D Lowe, and R D Snook, Chem. Phys. 165 (1992) 385.
- 16. G. Bräuer, et al., Vacuum 84 (2010) 1354.
- 17. I V Tudose, et al., "Chemical and physical methods for multifunctional nanostructured interface fabrication", Elsevier (2019).
- 18. I Bidarvand, F Matroodi, and A M Ahadi, *The 28th Optics and Photonics Conference of Iran and the 14th Photonics Engineering and Technology Conference of Iran* (2000) (Persian).
- 19. J Gong, et al., Sci. Rep. 5 (2015) 1.
- 20. H Cabrera, A Marcano, and Y Castellanos, Condens. Matter Phys. 9 (2006) 385.
- 21. M Benitez, A Marcano, and N Melikechi, Opt. Eng. 48 (2009) 043604.
- 22. Z Sun, et al., J. Chem. Eng., 137319 (2022).
- 23. A Riahi, N Ben-Cheikh, and A Campo, Int. J. Energy Environ. Eng. 16 (2018) 1.
- 24. O Elenitoba-Johnson, et al., Biotechniques 44 (2008) 487
- 25. L Su, et al., Front. Mater. Sci. 6 (2019) 102.